## BL13XU 表面・界面構造解析ビームライン

## 1. 概要

物質の表面や界面では、対称性の破れからバルクとは 異なる特徴的な原子配列をとり、それに起因して多様 な物性があらわれる。表面・界面構造解析ビームライン BL13XUでは、X線の回折・散乱現象を利用して金属、 半導体結晶の表面構造のその場観察のほか、酸化物結晶、 有機結晶、触媒の表面層や、その上に成長した薄膜・ナ ノ物質構造が調べられている。デバイス材料の局所歪み の評価や、静的な構造解析にとどまらない外場印加時の 表面や界面の動的構造変化のその場観察、表面における 位相問題への取り組みなど、多岐にわたるX線回折・散 乱実験が行われている。

第1実験ハッチでは、高精度X線回折装置を用いた薄膜、 固体液体界面、ナノ物質の解析実験、第3実験ハッチでは、 超高真空表面X線回折装置による固体表面のその場観察 実験、新増設の第4実験ハッチでは、高分解能マイクロ 回折装置によるデバイス材等の局所構造解析実験が主に 行われている。第2実験ハッチは、ユーザー持ち込み装 置用の実験ハッチである。標準アンジュレータ・光学系 に加え、非対称分光結晶と屈折レンズ集光系からなる大 強度光学系も利用できる。以下に2014年度に行われた 技術開発・高度化の詳細について報告する。

## 2. 表面X線回折の構造精密化解析ソフトウェアの開発

放射光X線回折による表面構造解析を標準ツールとし て利活用し、その利用分野を拡大するには、計測基盤 とともに解析手法の開発・高度化も必須である。特に理 論計算等の物性理解の強力なツールとの連携においては pm分解能をもつX線回折の利点を活かした結晶学的な 構造情報の抽出が欠かせない。そこで、構造精密化の基 盤ツールとして、最小自乗法による構造精密化解析ソフ トウェア(プログラム言語はC++)を開発し、放射光ユ ーザーへの配布を開始した。ユーザーからの意見をフィ ードバックし易く機動性が高いことがソフトウェア開発 を行う利点である。

一例として、CTR (Crystal Truncation Rod) 散乱に よるScAlMgO<sub>4</sub>結晶の劈開面の同定に同解析ソフトウェ アを用いた結果を図1に示す。CTR散乱は、表面がある ことで結晶のもつ周期性が失われるために生じる散乱で、 表面界面に敏感なプロファイルをもつ。A面が劈開面で あることが一目瞭然である。同解析ソフトウェアでは、



修正Marquardt法による構造モデルの最適化が可能で、 CTR 散乱および分数次ロッド散乱とよばれる表面再構成 構造に由来するロッド状散乱および面内回折を、運動学 的回折理論に基づいて解析できる。異常分散項を考慮し た全ての元素および異方性温度因子にも対応している。

## 3. 高分解能マイクロ回折装置の整備

本装置では、半導体・デバイス材料のサブミクロン領 域における格子歪と格子面の傾きを分離し、且つ、高い 空間・角度分解能で測定することができる。2014年度は、 第3実験ハッチの下流に恒温実験ハッチ(第4実験ハッチ) を増設し、第3実験ハッチを超高真空表面X線回折装置 と共有する形で運用していた高分解能マイクロX線回折



図2 増設されたBL13XU第4実験ハッチの写真。

装置に改良を加え第4実験ハッチへ移設した<sup>[1]</sup>。本件は、 2014年度高度化研究開発案件「ナノビーム回折・散乱計 測基盤の開発」として、(独)理化学研究所(現在:国立 研究開発法人理化学研究所)の予算で行われた。

増設した第4実験ハッチの写真を図2に示す。ハッチ サイズは幅3 m,長さ4 m,高さ3.3 mで、第3実験ハ ッチとの間に1.3 mの間隔があり、ここにハッチ上部に 上るための階段がある。恒温ハッチは内壁に断熱材を詰 め込んだ断熱構造とし、LED照明によりハッチ内での熱 の発生を抑えている。更に、精密空調を導入することで、 ハッチ内の温度変化を0.1℃/日以下に安定化している。 ハッチ入退室扉近傍に風防カーテンを設置し、人の出入 りに伴う温度変動を抑える工夫も行っている。これらの 結果、ビームサイズが100 nm程度のX線ビームをより 安定的に利用する環境が整った。

移設に伴い本装置に、1)高安定架台、2)装置全体 を平行移動させる自動Xステージ、3)CCD検出器用自 動2 θ回転ステージ、を新規に導入する改造を行った。 同装置の全体写真を図3に示す。1)の高安定架台は電 動の高さ調整機構を備え、2)の自動Xステージは、X線 のエネルギーによって変わるビーム位置に対して装置全 体の位置調整に用いる。従来の手動Xステージと比べ、 X線のエネルギー変更作業が容易になった。3)の自動 2 θ回転ステージは、2 θ回転やカメラ長の変更が試料位 置に影響を与えないよう、試料 θ回転用のステージとは 異なる定盤に設置してある。従来は、2つのステージを 同じ定盤上に設置していたため、2 θ 角やカメラ長を大



図3 BL13XU第4実験ハッチ内の高分解能マイクロX線回折装 置の全体写真。

きく変えると試料位置が数十μm動いていたが、今回の 改造でこの問題は大きく改善された。これによって、2 θ 角を大きく動かすことになる複数の逆格子マップの連続 自動測定が可能となった。

 S. Kimura, Y. Imai and H. Tajiri : SPring-8/SACLA Information, 20 (2015) 246.

> 利用研究促進部門 構造物性 I グループ 田尻 寛男、今井 康彦